PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-201263

(43)Date of publication of application: 18.07.2003

(51)Int.CI.

C07C 41/30 C07C 2/86 C07C 15/38 C07C 43/20 C07D295/12 C07D487/14 C07D493/12 C07D493/20 // C07B 61/00

(21)Application number : 2001-400424

(71)Applicant: SANKIO CHEMICAL CO LTD

FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

28.12.2001

(72)Inventor: ISHII YUKO

SONODA TAKAYUKI GOTOU HARUYOSHI

(54) METHOD FOR PRODUCING TRIPHENYLENE COMPOUND

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce an industrially useful 2,3,6,7,10,11-substituted triphenylene compound in high yield and purity within a short reaction time without using an exclusive apparatus.

SOLUTION: The triphenylene compound of formula (2) is produced by reacting a 1,2-disubstituted benzene of formula (1) with an oxidizing agent in the presence of a protonic acid in a mixed solvent composed of 1-15 pts.vol. of water added to 100 pts.vol. of an organic solvent.

[Date of request for examination]

29.06.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出鄉公開登号 特開2003-201263 (P2003-201263A)

(43)公顷日 平成15年7月18日(2003.7.18)

弁理士 小栗 晶平 (外4名)

(51) Int.CL'	級別記号	Γĭ		7	~72~)*(参考)
CO7C 41/30		C07C 41	/30		4 C 0 5 0
2/86		2	/86		4C071
15/38		15	/38		4H006
43/20		43	/20	Α	4H039
C 0 7 D 295/12		C O 7 D 295	/12	Z	
	农施查客	未請求 請求項の	数5 OL	(全 9 頁)	最終更に続く
(21)出蘇番号	特爾2001-400424(P2001-400424)	(71)出庭人	000175607 三億化學株式	会社	
(22)出題日	平成13年12月28日(2001.12.28)		京京都中央区	京橋1丁目1	- 1
V—/		(71)出順人	000005201		
			官士写真フイ	ルム株式会社	•
			神奈川県南足	柄市中沼2104	計
		(72)発明者	石井 優子		
		-	神奈川県平塚	市東八幡 5 一	2-3 三協化
			学株式会社合	成化学研究所	内
		(74)代理人	100105647		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 トリフェニレン化合物の製造方法

(57)【要約】

【課題】 工業的に有用であり、専用設備が不要で、反応時間が短く、高収率、高純度の2、3,6,7、1 ①、11-置換トリフェニレン化合物を製造する。

【解決手段】 式(1)の1,2-ジ面換ペンゼンと酸 化剤とを、有機溶媒と該有機溶媒に対し体領比で1/1 00~15/100の比率で添加された水との混合溶媒 中で、かつプロトン酸の存在下で反応させて、式(2) のトリフェニレン化合物を製造する。

【化1】

$$R_2$$
 (1) R_2 R_1 (2)

【特許請求の範囲】

【韻求項1】 1,2-ジ置換ベンゼンと酸化剤とを反 応させてトリフェニレン化合物を製造するにおいて、該 1、2-ジ置換ベンゼンが下記一般式(1)で表される 化合物であり、有機溶媒と該有機溶媒に対し体膜比で1 /100~15/100の比率で添加された水との混合 恣媒を使用し、かつ添加されたプロトン酸の存在下で反 応させることを特徴とする下記一般式(2)で表される トリフェニレン化合物の製造方法。

【化1】

(式(1)中、R、およびR」は同一でも異なっていても よく、置換もしくは非置換のアルキル基、置換もしくは 非置換のアルケニル基、置換もしくは非置換のアルキニ **ル華 置換もしくは非置換のアルコキシ基、置換もしく** ミノ基、アルキル基で置換されたカルボニルアミノ基、 アルキル基で置換されたスルホニルアミノ基、アルコキ シカルボニルアミノ基、アルキル基で置換されたカルバ モイル基、またはアルキル基で置換されたカルバモイル オキシ基を表す。また、R、とR。は互いに結合して、炭 素原子、酸素原子および窒素原子からなる群の少なくと も1つと共に環を形成しても良い。)

[ft2]

$$R_1 \qquad R_2 \qquad R_1 \qquad (2)$$

$$R_1 \qquad R_2 \qquad R_3 \qquad R_4 \qquad R_4 \qquad R_5 \qquad R_6 \qquad R_6$$

(式中R、およびR、はそれぞれ上記と同じ意味を有す

【詰求項2】 用いるプロトン酸が無機または有機スル 40 ホン酸であることを特徴とする請求項1記載のトリフェ ニレン化合物の製造方法。

【請求項3】 用いる酸化剤が無水のハロゲン化第二鉄 額であることを特徴とする請求項1または2に記載のト リフェニレン化合物の製造方法。

【請求項4】 有機密媒がハロゲン化芳香族炭化水素で あることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記 戯のトリフェニレン化合物の製造方法。

【論求項5】 反応系中に、水を最後に添加することを **特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載のトリフ 50 【0006】1)1,2−ジ置換ベンゼンと酸化剤とを**

ェニレン化合物の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の届する技術分野】本発明はディスコティック液 晶の母核として有用な2、3,6,7、10,11-4 キサ置換トリフェニレン化合物の製造方法に関する。 [0002]

【従来の技術】トリフェニレン誘導体は、液晶分野にお いて、光学的な機能性素子の形成に有効なディスコティ 19 ックネマティック相を形成し易く、様々な研究がなされ ており、このトリフェニレン誘導体、特に2,3、6, 7、10、11-ヘキサ置換トリフェニレン化合物につ いては、製造方法が穏々発表されている。例えば、70 %確酸と無水塩化第二絵を混合した後に1、2-ジアル コキシベンゼンを作用させて酸化カップリングを行い、 2. 3. 6. 7. 10. 11-ヘキサアルコキシトリフ ェニレン化合物を得る方法(Synthesis. 47 7(1994))が関示されている。また、より好まし い方法として、1,2-ジアルコキシベンゼンと塩化第 は非面換のアシルオキシ基。アルキル基で置換されたア 20 二鉄水溶液の混合物中に遺硫酸を添加し、酸化カップリ ングを行う方法 (特関平?-330650号) が開発さ れている。しかしながら、いずれの方法も大量の確敵を 用いるために大きなスケールでの取扱いが困難であるこ と、排水の中和にアルカリが多畳必要であり工業化には 不向きであること等、問題点が多い。

> 【0003】一方、ハロゲン化炭化水素中で1、2-ジ アルコキシベンゼンと塩化第二鉄とを反応させて酸化力 ップリングを行う方法 (特開平9-40596号) が関 示されている。しかしながら、この方法では反応時間が 30 長く、20時間以上もの反応時間が必要である。また、 反応溶媒にジクロロメタンを用いており、環境上の問題 から専用設備が必要である。一方、有機恣媒中で1,2 -ジ置換ベンゼンと塩化第二鉄とを反応させて酸化カッ プリングを行い、更に還元剤としてメタノールを反応さ せる方法 (特表平9-502164号) が報告されてい る。しかしながら、この方法でも反応溶媒にジクロロメ タンを用いており環境上問題があること、反応中に有害 なアルデヒドが発生するため、やはり専用設備が必要で あること等の問題があった。

[0004]

[発明が解決しようとする課題] 本発明の目的は、工業 的に有用であり、専用設備が不要で、反応時間が短く、 高収率、高純度の2,3、6,7,10,11-置換ト リフェニレン化合物の製造方法を提供することにある。 [0005]

【課題を解決するための手段】本発明者は上記の目的を 達成すべく検討を行った結果、下記の製造方法を見出 し、本発明をなずに至った。すなわち、本発明は、下記 の構成により達成されることが見出された。

反応させてトリフェニレン化合物を製造するにおいて、 該1、2-ジ置換ベンゼンが下記一般式(1)で表され る化合物であり、有機溶媒と該有機溶媒に対し体積比で 1/100~15/100の比率で添加された水との混 台溶媒を使用し、かつ添加されたプロトン酸の存在下で 反応させることを特徴とする下記一般式(2)で表され るトリフェニレン化合物の製造方法。

[0007] [化3]

$$R_2$$
 (1)

【0008】(式(1)中、R,およびR,は同一でも異 なっていてもよく、置換もしくは非置換のアルキル基、 置換もしくは非置換のアルケニル基、置換もしくは非置 換のアルキニル基、置換もしくは非置換のアルコキシ 基、置換もしくは非置換のアシルオキシ基、アルキル基 で置換されたアミノ基、アルキル基で置換されたカルボ 20 ニルアミノ基。アルキル基で置換されたスルホニルアミ ノ蟇、アルコキシカルボニルアミノ蟇、アルキル基で置 換されたカルバモイル基。またはアルキル基で置換され たカルバモイルオキシ基を表す。また、R、とR」は互い に結合して、炭素原子、酸素原子および窒素原子からな る群の少なくとも1つと共に環を形成しても良い。)

[0009] [化4]

【0010】(式(2)中、R、およびR。はそれぞれ上 記と同じ意味を有する。)

機スルホン酸であることを特徴とする上記1)に記載の トリフェニレン化合物の製造方法。

3) 用いる酸化剤が無水のハロゲン化第二鉄類であるこ とを特徴とする上記!)または2)に記載のトリフェニ レン化台物の製造方法。

【0012】4)有機溶媒がハロゲン化芳香族炭化水素 であることを特徴とする上記1)~3)のいずれかに記 献のトリフェニレン化合物の製造方法。

5) 反応系中に、水を最後に添加することを特徴とする 上記1)~4)のいずれかに記載のトリフェニレン化台 50 6. 更に好ましくはC1~C24)でモノまたはジ置換

物の製造方法。

【0013】本発明において、反応系に水を添加するこ とによる効果は反応時間の著しい短縮である。水を添加 しない場合、反応時間は20時間かそれ以上かかる。し かし、水を添加することにより、10°C以下で反応した 場合2~4時間で反応が完結する。これらの効果につい ては、反応機構等は不明であり全く予期できない事であ るが、反応時間を格段に短縮することが可能である。

【10014】また、本発明では、酸を添加することによ 10 って反応で生じる異性体を抑制することが可能である。 酸不在下ではこのような抑制効果は観察されず、この効 果についても、作用機構は不明である。 なお、生じる異 性体の一例を以下に示す。

[0015]

[化5]

$$R_2$$
 R_1
 R_2
 R_1
 R_2
 R_1
 R_2
 R_3
 R_4
 R_2

【0016】(式(3)中、R、およびR。はそれぞれ上 記と同じ意味を有する。)

[0017]

【発明の実施の形態】以下に本発明について更に詳しく 説明する。一般式(1) および一般式(2) で表される 30 化合物中、R.およびR.は同一でも異なっていてもよ く、具体的にはメチル、エチル、n-ヘキシル、n-デ シル等の直鎖アルキル基 (好ましくはC1~C36、更 に好ましくはC1~C24); iso-プロピル、te rt-ブチル等の分岐アルキル基(好ましくはCl~C 36. 夏に好ましくはC1~C20);シクロペンチ ル、シクロヘキシル等の環状アルキル墓(好ましくはC 3~C8、更に好ましくはC4~C6);ビニル、アリ ル、プテニル、ペンテニル等のアルケニル基(好ましく はC1~C24. 見に好ましくはC1~C16);エチ 【0011】2)添加されたプロトン酸が気機または有 40 ニル 1-プロピニル、1-ブチニル等のアルキニル基 (好ましくはC1~C24. 更に好ましくはC1~C1 6); メトキン、エトキシ、tert-ブトキシ、n-ヘキシルオキシ、n-ドデシルオキシ等のアルコキシ基 〈好ましくはC1~C36、 更に好ましくはC1~C2 A):アセチルオキシ、n-ヘキシルカルボニルオキシ 等のアシルオキシ基(好ましくはC2~C25、更に好 ましくはC2~C13); N-メチルアミノ、N、N-ジエチルアミノ、N-ヘキシルアミノ、N,N-ジオク チルアミノ等の、アルキル墓(好ましくはC1~C3

されたアミノ墓;アセチルアミノ、tert-ブチルカ ルボニルアミノ、n-オクチルカルボニルアミノ等の、 アルキル基 (好ましくはC1~C36. 更に好ましくは C1~C24) で置換されたカルボニルアミノ墓;メチ ルスルホニルアミノ、1So-プロビルスルホニルアミ ノ_{、 ロ}ーヘキシルスルホニルアミノ、ロードデシルスル ホニルアミノ等の、アルキル基(好ましくはC1~C3 6. 更に好ましくはC1~C24)で置換されたスルホ ニルアミノ基: N-メチルカルバモイル、N, N-ジエ チルカルバモイル、N - デンルカルバモイル、N、N - 10 アミノ基、飽和ヘテロ環残蓄(ピペリジル、ピロリジ ジドデシルカルバモイル等の、アルキル基(好ましくは C1~C36、更に好ましくはC1~C24》でモノま たはジ置換されたカルバモイル基;メトキシカルボニル アミノ、tert-ブトキシカルボニルアミノ、オクチ ルオキシカルボニルアミノ等の、好ましくはC1~C3 6. 更に好ましくはC1~C24のアルコキシカルボニ ルアミノ基:N-エチルカルバモイルオキシ、N、N-ジブトキシカルバモイルオキシ、N-ドデシルカルバモ イルオキシ等の、アルキル基(好きしくはC1~C3 6. 更に好ましくはC $1\sim C$ 2 4) でそノまたはジ置換 20 【0 0 2 0 】本発明で台成される一般式(2) で表され されたカルバモイルオキシ基が挙げられる。好ましくは アルキル基、アルコキシ基、アルキル基でジ置換された カルバモイルオキシ基であり、更に好ましくはアルコキ シ基である。

【① 0 1 8】 これらの基は置換基を育していてもよい。 置換基は反応に関与しないものならば同でも良く、例え はアルキル基(好ましくはCl~C36、更に好ましく はC1~C24)、アルケニル基(好ましくはC1~C 24. 夏に好ましくはC1~C16). アルキニル基 (好ましくはC1~C24. 更に好ましくはC1~C1 6) アルコキシ基 (好ましくはCl~C36. 更に好 ましくはC1~C24)、アシルオキシ基(好ましくは C1~C36、更に好ましくはC1~C24)、アシル ル、モルホリル、ピペラジル等)、ハロゲン原子(塩 素、臭素、ヨウ素等)が挙げられる。好ましい置換基は 用途によって異なるが、本発明においては、好ましくは 非置換の場合である。

【①①19】また、R、とR」は互いに結合して、炭素原 子、酸素原子および窒素原子からなる群の少なくとも1 つと共に躁を形成しても良い。具体的にはシクロブタン 環」シクロペンタン環、シクロヘキサン環、イミダゾリ ジン環、ジオキソラン環等が挙げられる。

る化合物の具体例を以下に示すが、本発明がこれに限定 されるわけではない。

[0021] 【表1】

化合物的	R,	R ₂
Ť	−CH ₂	-CH3
2	-CtHe	-C2H5
Э	-C.Ht	-C4H9-t
4	-C₄H₁₃-n	-C ₀ H ₁₈ -n
5	-C ₁₄ H ₂₉ -n	-C ₁₄ H ₂₉ -n
6	-OH,	-CaH ₁₁ -n
7	-C 16H21-n	-C,H,-i
8	-CH=CH ₂	-CH=CH2
8	$-0 (OH_2) = OH_2$	$-C(CH_3)=CH_3$
10	-CH=CH-CH2-CH3	-CH=CH-CH ₄ -CH ₃
11	-CH2-CH=CH-CH3	−¢H₃
1 2	-CECH	-C≡CH
1 3	-CH2CH1-C≡C-CH1CH7	-OH,CH;-C≡C-CH2CH4
1 4	-0¢H ₃	-OCH:
1 5	-0C ₆ H ₁₂ -n	-00 _e H ₁₂ -n
16	-00,6H2,-n	-0C10H21-n
17	-00 ₂₂ H ₄₅ -n	-00 ₂₂ H ₊₅ -n
18	-0CH ₃	-00 12 H25 - A
19	-0C,H,,-i	-CH _a
20	-0 (CH2CH2O) 2CH3	-0 (CH2CH2O) 2CH3
21	-OCHICHIOCHICHIBE	-00H2GH2OGH2GH2Br
2 2	-ососи,	-ococh,

[0022] [表2]

特闘2003-201263 (5) 19 9 化合物的 -0C0C,H,-n -000C.H,-n 23 24 -0000,,H,,-n -0000,0H37-F 25 -NHCH, -NHCH. -H (C2H5) 4 -N (C2H4) 2 26 27 -H (C;aH2,-n); $-N(O_{to}H_{t1}-n)$, -N (C, H, -i), -N (C10H27-1), 28 -сон (сн,) , -CON (CH.) , 29 **\$ 0** -CONHC,H, -CONHC.H. -CON (Caff,,-n); -CH,1 31 32 -NHCOOCH, -NHCOOCH, 33 -NHCOOC, H,-n -NHCOOC.H.-n 34 -NHCOOC ... Har - 1 -NHCCOC, #H27-4 35 -OCON (CH₂), -000H (CH_s) 2 8 5 -OCON (C,oHz,-n) , -000M (C,0H21-n) z 97 -сизонзососи, -сизонзососи, 39 -C,Hs ---40 - (CH₂) aNHCOCH₃ - (CH2) .NHCOCH, 41 -NHCOCH, -NHCOCH, -NHCGC.H.-t 42 -NHCOC,H,-t 43 -NHCOC2+H4,-n -NHCGCzoH41-n 44 -NHSQ,CH,CH, -NHSO,CH,CH, 4 5 -NHSO2C1+H2+-n -NHSO:C:+H;+-n 46 -OCH,CH, -NHSO2C,0H21-1 -WHOOC 20 He 1- n -CH3 [化6]

[0023]

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontentbsen.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/N...~4/21/2006=1.0000=1.0

特闘2003-201263

(7)

[0024]本発明で用いられる酸化剤は塩化第二鉄、 臭化第二鉄等のハロゲン化第二鉄が挙げられ、特に好き しくは塩化第二鉄である。また、これらの酸化剤は水和 物を用いた場合は反応時間が長くなるため、無水物が好 ましい。酸化剤の使用量は、通常反応基質1モル当たり 0.1~10モル、好きしくは2.0~5.0モル、房 に好ましくは3.0~4.0モルである。

[0025]本発明で使用する有機溶媒は、反応に悪影響を及ぼさないものであれば特に制限されず、従来使用されているものを広く使用できる。好ましくは疎水性有機溶媒であり、スルホラン等の観水性有機溶媒は好ましくない。具体的には、デカリン等の脂肪族炭化水素、酢酸ブチル、マロン酸ジメチル等のエステル類、モノクロルベンゼン等のハロゲン化芳香族炭化水素、ジクロロエタン等のハロゲン化炭化水素、旭硝子(株)から市販されているアサヒクリン等のハロゲン化炭化水素混合物が挙げられる。なお、ハロゲン化炭化水素の場合、ジクロロメタンは前述の如く環境上の問題から好ましくなく、

本発明においては、ジクロロメタン以外のハロゲン化炭 化水素が好ましく適用される。これらの密媒の中で、特 に好ましくはハロゲン化芳香族炭化水素である。使用す る溶媒の登は、反応基質1、0モルに対して通常0.5 ~5. 0リットル、好ましくは0. 8~3. 0リット ル、更に好ましくは1.0~2.0リットルである。 【10026】本発明で用いる酸は、市販されている一般 40 的な有機および無機の敵が使用可能である。具体的に は、硫酸、メタンスルボン酸、エタンスルボン酸、ベン ゼンスルホン酸、p-トルエンスルホン酸、酢酸、トリ フルオロ酢酸、りん酸等が挙げられる。好ましくは有機 または無機スルホン酸であり、更に好ましくは、工業的 に汎用されているメタンスルホン酸またはエタンスルホ ン酸である。酸の使用量は通常反応基質1モルに対し、 0.1~5.0モル、好ましくは0.2~2.0モル、 更に好ましくは()、3~1、()モルである。なお、酸化 剤としてハロゲン化第二鉄を用いた場合、反応の進行に 50 伴いハロゲン化水素が生成する。しかしながら、本発明 においてはこのような反応系内で生じた酸を利用するの ではなく、別途反応系に添加されたプロトン酸により発 明の効果がもたらされるものである。

【①①27】添加の順番は、水以外のもの(有機溶媒、 酸化剤、酸、1、2-ジ置換ベンゼン)を仕込んだ後、 最後に水を添加するのが好ましい。水の添加が酸や1, 2-ジ農機ベンゼン、酸化剤の添加の前であると、収率 が低下する。添加する水の比率は有機溶媒の体積に対 し、1/100~15/100、好ましくは3/100 ~10/100である。

【① ○28】反応温度は通常-30℃から使用する溶媒 の沸点の凝固であればよいが、反応温度が高いと生成物 および酸化剤が系内で固化するため、好ましくは0~1 0℃である。反応時間は通常5分~10時間であり、ほ とんどの場合2~4時間で反応が完結する。

【0029】本発明で得られる2、3、6、7、10、 11-ヘキサ置換トリフェニレン化合物は、質用されて いる方法により反応混合物から容易に短時間で単能精製 が可能である。例えば反応終了後、アセトニトリルと水 り単能する率ができる。

[0030]

【実施例】以下に本発明を実施例に基づき更に詳細に説 明するが、本発明はこれに限定されるものではない。な お、純度は高速液体クロマトグラフィー(HPLC)に より測定している。

[0031] 実能例1 (2、3,6、7,10、11-*

*ヘキサメトキシトリフェニレンの台成)

モノケロロベンゼン200m!、魚水塩化第二鉄82. 2g(506.8mmol)、メタンスルホン酸6.9 6g(72.4mmo!), 1,2-ジメトキシベンゼ ン20g (144. 8mmo!) を添加した後、水1 8. 2m!を添加し10℃以下で4時間鎖搾した。反応 終了後、アセトニトリル150m!と水100m1を加 えて水圏を除去した。更にアセトニトリル100m!を 添加し、析出した結晶を吸引濾過した。濾別した結晶を 10 40℃で6時間送風乾燥し、目的物の淡灰色粉状物1. 3g(収率93.0%、純度98.5%)を得た。 [0032]実施例2(2,3,6,7,10,11-ヘキサメトキシトリフェニレンの合成)

反応温度を25°C、反応時間を30分とした他は実施例 」と同様の方法で目的物を合成し、目的物の淡灰色粉状 物17.3g(収率90.1%、純度96.2%)を得 た。

【0033】比較例1

特開平9-40596号に記載されているのと同様の方 を添加して目的物を折出させ、これを濾過することによ 20 法で比較実験を行った。すなわち、1.2-ジメトキシ ベンゼン20g(144.8mmol)および無水塩化 第二鉄47.2g(288mmo!)をジクロロメタン 200m!に溶解し、25℃で4時間または20時間反 応させた。その結果を実施例1、2の結果と共に表-A に示す

[0034]

【表3】

	反応時間 (カァ)	反応温度 (℃)	収率 (%)	純度 (%)
实施例1	4 , 0	10℃以下	93.0	98.5
実施例2	0.5	2 5	90.1	98.1
比較例 1	4.0	2 5	55.3	96.2
	20.0	2 5	91.7	98.0

【①①35】表-Aより、プロトン酸の添加ねよび水の 添加によって、室温以下の温度で短時間に反応が完結 し、高収率で目的物を得ることが可能であることがわか 40 対する水の添加率およびその結果を示す。

※水の添加量を変え、反応時間を4時間とした以外は実施 例1と同様の方法で目的物を合成した。表-Bに溶媒に

[0037]

【0036】実施例3~5および比較例2~3

Ж 【表4】

表一日

	水添加率(%)	収率 (%)	純度 (%)
実施例 1	9.1	93.0	98.5
3	2.0	82.3	98.6
4	3.0	89.3	98.8
5	5. O	90.1	98.6
比較例2	9	83.2	97.2
3	18.2	74.3	97.8

【① ① 38】表 - Bより、有機溶媒に対する水に添加率 50 がおよそ1~15%の範囲で効果が発現することがわか

(9)

特闘2003-201263

る.

*早を表-Cに示す。

【0039】実施例6~7

[0040]

水を添加する順番を変更し、反応時間を4時間とした以

【表5】

外は実施例1と同様の方法で目的物を合成した。その結本

15

	水の添加顔	収率(%)	幼皮 (%)
實施例1	1,2ージメトキシベンゼン仕込役	93.0	98.5
6	クロルベンゼン性込み後	73.7	98.2
7	メクンスルホン酸仕込み後	87.0	98.5

【0041】表-Cより、反応系中に水を最後に添加し、19% 加しなかった以外は実施例 1 と同様の方法で、目的物を 台成した(比較例4)。その結果を表-Dに示す。 た場合に最も効果が大きいことがわかる。

【0042】実施例8~11および比較例4

[0043]

添加する酸の種類を変えた以外は実施例1と同様の方法

【表6】

で目的物を台成した(真鍮例8~11)。また、酸を添※

	觀	乾 率(%)	兵使(%)
突旋剑!	メタンスルホン酸	93.0	98.5
8	教験	91.1	96.6
9	エタンスルホン酸	93.3	96.7
1 0	ベンゼンスルホン酸	90.6	97.2
1 1	pートルエンスル京ン酸	89.2	95.0
比较例4	未添加	84.0	90.1

【0044】酸を添加した場合に比べ、酸未添加の比較 例4では絶度が低く、異性体の生成も認められた。これ は液晶として用いた場合にその性能を大幅に低下させ る。この結果より、酸の添加によって純度が向上するこ とがわかる。

★【0045】

【発明の効果】本発明によれば、工業的に有用であり、 且つ専用設備が不要な、短時間で高収率、高純度の2, 3、6,7,10,11-ヘキサ置換トリフェニレン化 台物の製造方法を提供することができる。

フロ	ン	1~-	・ジの続き
----	---	-----	-------

(51) Int.Cl.'	識別記号	FI	ĵ-マユード(参考)
C 0 7 D 487/14		C 0 7 D 487/14	
493/12		493/12	
493/20		493/20	
// C 0 7 B 61/90	300	C 0 7 B 61/00	300
(72)発明者 園田 隆之		Fターム(参考) 4C050 A	A08 BB05 CC05 DD01 EE06
神奈川県平塚	市東八幡5-2-3 三錦化	F	F01 GG01 HH01

学株式会社合成化学研究所内

(72) 発明者 後藤 春良

神奈川県小田原市扇町2丁目12番1号 富 士写真フィルム株式会社内

4C071 AA04 AA08 BB02 BB08 CC15 EE04 EE06 FF02 FF05 LL07

4H006 AA02 AC24 AC28 BA28 BA36

BAS2 BAS6 BB12 BB31 BE51

GP03

4H039 CA41 CH10

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
FADED TEXT OR DRAWING	
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.